

(11)Publication number:

09-203806

(43) Date of publication of application: 05.08.1997

(51)Int.CI.

G02B 5/20 C09D133/02 C09K 3/00 G02F 1/1335 G03F 7/004 G03F 7/028 G03F 7/039

(21)Application number: 08-012576

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

29.01.1996

(72)Inventor: OCHIAI TAMEICHI

TAKASAKI RYUICHIRO

## (54) NEGATIVE TYPE PHOTOSENSITIVE COMPOSITION FOR COLOR FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative type photosensitive compsn. for color filter which is not affected by oxygen at the time of exposure, has high sensitivity and excellent chemical resistance and makes image formation possible even at a high pigment concn. by incorporating an acrylic resin having a carboxyl group, a photo-acid generating agent, a crosslinking agent having a curing effect by the effect of an acid and pigments. SOLUTION: This compsn. contains the acrylic resin having the carboxyl group, the photo-acid generating agent, the crosslinking agent having the curing effect by the effect of the acid, the pigments and a solvent. A copolymer of a monomer having the carboxyl group, such as (meth) acrylic acid and meleic (anhydride) and a comonomer copolmeriable therewith is used as the acrylic resin having the carboxyl group. The photo-acid generating agent is a compd. to generate the acid by UV light and includes an org. halogen compd., onium salt, etc. The crosslinking agent having the curing effect by the effect of the acid includes the compds. acted with melamine, benzoguanamine, etc. The pigments include org. pigments, such as barium sulfate and sulfate, etc.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-203806

(43)公開日 平成9年(1997)8月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			•		技術表示箇所
G 0 2 B	5/20	101		·G02	В	5/20		101	
C09D1	33/02	PGG		C09	D I	133/02		PGG	
C09K	3/00			C 0 9	K	3/00		K	
G02F	1/1335	505	•	G 0 2	F	1/1335		505	•
G03F	7/004	503		G 0 3	F	7/004		503	
			審査請求	未請求	請求	で項の数7	OL	(全 16 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	•	特願平8-12576		(71) 出	順丿	₹ 000005	968		
		•				三菱化	学株式	会社	
(22)出顧日		平成8年(1996)1	月29日			東京都	千代田	区丸の内二丁	目5番2号
				(72) 発	明礼	筝 落合	為一		
		,				神奈川	県横浜	市脊葉区鴨志	田町1000番地
						三菱化	学株式	会社横浜総合	研究所内
				(72)発	明礼	新 高崎	龍一郎		
						神奈川	県横浜	市青葉区鴨志	田町1000番地
						三菱化	学株式	会社横浜総合	研究所内
				(74) ft	理人	人 弁理士	長谷	川 曉司	
			,						
								•	
•									

### (54) 【発明の名称】 カラーフィルター用ネガ型感光性組成物

#### (57)【要約】

【課題】 露光に対して高感度で重合性に優れ、高濃度 顔料においても硬化し、かつ耐薬品性に優れたカラーフ ィルター用ネガ型感光性組成物。

【解決手段】 a) カルボキシル基を含有するアクリル 樹脂、b) 光酸発生剤、c) 酸の作用により硬化作用を有する架橋剤、d) 顔料及びe) 溶剤を含有するカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) カルボキシル基を含有するアクリル 樹脂、b) 光酸発生剤、c) 酸の作用により硬化作用を 有する架橋剤、d) 顔料及びe) 溶剤を含有することを 特徴とするカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項2】 a) アクリル樹脂が少なくともスチレン および (メタ) アクリル酸をその構成成分とする請求項 1記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項3】 b) 光酸発生剤がハロメチル化トリアジンまたはハロメチル化オキサジアゾール化合物である請求項1記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項4】 c) 架橋剤がメラミン樹脂または尿素樹脂である請求項1記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項5】 d) 顔料がアントラキノン、フタロシアニン、ジオキサジンまたはカーボンブラックである請求項1記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項6】 全固形分中の顔料濃度が25~60%である請求項1記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

【請求項7】 - a) アクリル樹脂が樹脂側鎖にエチレン性2 重結合を有する請求項1 記載のカラーフィルター用ネガ型感光性組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶の表示装置または固体撮像素子と組み合わせて用いるカラーフィルターの製造に好適なネガ型感光性組成物である。赤、青、緑の着色パターンおよびブラックマトリックスとなる黒色パターン形成に好適に使用できる。

#### [0002]

【従来の技術】カラーフィルターは染色法、印刷法、電着法、顔料分散法などによりガラス等の透明基板上に赤、緑、青、などの画素を形成したものが用いられている。また、カラーフィルターのコントラストを向上させるために、着色画像の間にブラックマトリックスと呼ばれる黒色パターンを配置する場合もある。染色法によるカラーフィルターはゼラチンやポリビニルアルコールなどに感光剤として重クロム酸塩を混合した感光性樹脂により画像を形成した後、染色して製造される。多色を同一基板に形成するためには、防染工程が必須であり、工程が複雑になる問題点がある。また、染料を使用しているため耐候性に劣る。感光剤として用いる重クロム酸は公害防止の観点からも問題である。

【0003】印刷法によるカラーフィルターはスクリーン印刷またはフレキソ印刷などの方法で、熱硬化または光硬化インキをガラス基板に転写させる。画像形成、染色が不要であるため工程が簡略である反面、高精細な画像が得られず、インキの平滑性にも問題がある。電着法によるカラーフィルターは、顔料または染料を含んだ浴

に電極をもうけたガラス基板を浸し電気泳動により色相を付着させるものである。平滑性に優れるが、あらかじめ、ガラス基板に電極が必要なため、複雑なパターンを 形成させるのが困難である。

【0004】顔料分散法は光硬化性樹脂に顔料を分散さ せた着色感光性組成物により画像を形成する。高耐熱 性、染色がいらないなどの利点があり、また、髙精度な 画像形成が可能なため現在カラーフィルター製造の主流 となっている。しかし、髙濃度で顔料を分散させた着色 感光性組成物を使用するため光硬化性に劣り感度が低 く、また、耐薬品性も低いため作業性において大きな問 題点を有している。ブラックマトリックスはガラス基板 全体にクロムを蒸着し、エッティング処理により形成す るのが一般的である。この方法は、クロムを使用してい るため、髙コスト、髙反射率であり、廃液処理にも問題 を有している。このため、黒色顔料を有した感光性組成 物でブラックマトリックスを形成する方法が検討されて きているが、着色感光性組成物の場合以上に感度低下が 大きく、高濃度に顔料を添加すると画像形成ができなく、 なる問題を有している。従って、黒色レジストで形成す るブラックマトリックスは、顔料濃度を低濃度に抑制し なければならず、コントラストが低下する問題点を有し

#### [000.5]

【発明が解決しようとする課題】従来、赤、青、緑、黒 等の顔料を分散させた着色感光性組成物でパターン形成 を行う場合、顔料により強い光吸収が起こる上に酸素に よる硬化阻害もうけるため著しく感度が低く、硬化が困 難であった。このため、画像を形成するためには長い露 光時間が必要であり作業効率が著しく悪く、また、酸素 による硬化阻害を防ぐためには感光性組成物膜上にさら に酸素遮断の保護膜を形成する必要があり一層プロセス を複雑にする要因となっていた。

【0006】さらに、このようにして形成された画像は 光硬化が十分でないため、耐熱性、耐薬品性に劣り、液 晶の配向膜となるポリイミド膜を形成する際には着色画 像の保護を必要としていた。また、ブラックマトリック ス形成の場合には以上の問題点が、さらに、深刻となる ため顔料濃度を抑制する必要性が生じ、コントラストを 十分確保できない問題点を有していた。本発明の目的は 上記にあげた従来の着色感光性樹脂の問題点を解決し、 高感度、耐薬品性に優れたカラーフィルター用ネガ型感 光性組成物を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意研究を 進めた結果、a)カルボキシル基を含有するアクリル樹 脂、b)光酸発生剤、c)酸の作用により硬化作用を有 する架橋剤及びd)顔料を含有するカラーフィルター用 ネガ型感光性組成物が高感度であり、かつ、耐薬品性に も優れることを見い出し本発明を完成するに至った。 [0008]

【発明の実施の形態】本発明に用いられる、a)カルボ キシル基を含有するアクリル樹脂は、具体的には、 (メ タ)アクリル酸、(無水)マレイン酸、クロトン酸、イ タコン酸、フマル酸、などのカルボキシル基を有するモ ノマーとこれ等と共重合可能なコモノマーとの共重合体 が用いられる。カルボキシ基を有するモノマーと反応性 のコモノマーとしては、一般にビニルモノマー等の炭素 ・炭素二重結合を有するモノマーが使用でき、具体的に は、スチレン、αーメチルスチレン、(メタ) アクリル 酸メチル、 (メタ) アクリル酸エチル、 (メタ) アクリ ル酸プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メ タ)アクリル酸ブチル、酢酸ビニル、アクリロニトリ ル、(メタ)アクリルアミド、グリシジル(メタ)アク リレート、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル 酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロト ン酸グリシジルエーテル、(メタ) アクリル酸クロライ ド、ベンジル(メタ)アクリレート、ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、N-メチロールアクリルアミ ド、N, N-ジメチルアクリルアミド、N-メタクリロ イルモルホリン、N, N-ジメチルアミノエチル (メ タ) アクリレート、N, N-ジメチルアミノエチルアク リルアミド、などのコモノマーを共重合させたバインダ ーポリマーが挙げられる。

【00009】なお、カルボキシル基を有するモノマーと して(メタ)アクリル酸以外のモノマーを選択した場 合、そのコモノマーとしては、(メタ)アクリル酸エス テル、(メタ) アクリル酸アミド、等の(メタ) アクリ ル酸誘導体あるいはこれと他のコモノマー混合物が用い られる。得られたアクリル樹脂中の構成比としては、 (メタ) アクリル酸とその誘導体の合計量が5~80モ ル%、好ましくは10~75モル%とすることが望まし い。特に、(メタ)アクリル酸およびスチレンから実質 的になるバインダーポリマーが好ましい。

【0010】また、これらの樹脂側鎖にエチレン性2重 結合を付加させることもできる。エチレン性2重結合を 導入する合成手段として、例えば、特公50-3444. 3、特公50-34444などに記載の方法等が挙げら れる。具体的には、アクリル樹脂に含有されるグリシジ ル基、カルボキシル基あるいは水酸基にグリシジル基、 エポキシシクロヘキシル基および (メタ) アクリロイル 基を併せ持つ化合物やアクリル酸クロライドなどを反応 させる方法が挙げられる。例えば、 (メタ) アクリル酸 グリシジル、アリルグリシジルエーテル、α-エチルア クリル酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、

(イソ) クロトン酸グリシジルエーテル、(3,4-エ ポキシシクロヘキシル)メチル(メタ)アクリレート、 (メタ) アクリル酸クロライド、(メタ) アリルクロラ イドなどの化合物を使用し、カルボキシル基や水酸基を 有する樹脂に反応させることにより側鎖に重合基を有す る樹脂を得ることができる。エチレン性2重結合は、ア クリル樹脂の骨格を形成するモノマー100分子当り2 ~50個、好ましくは3~45個、特に好ましくは4~ 40個を有することが望ましい。

【0011】こうして得られたアグリル樹脂のGPCで 測定した重量分子量の好ましい範囲は1000~100 000である。重量平均分子量が1000以下であると 均一な塗膜をえるのが難しく、また、10000を超 えると現像性が低下する傾向がある。また、カルボキシ ル基の好ましい含有量の範囲は酸価で5~200、更に 好ましくは10~180である。酸価が5以下であると アルカリ現像液に不溶となり、また、200を超えると 感度が低下することがある。本発明 b),光酸発生剤は、 紫外光により酸を発生させる化合物であり、有機ハロゲ ン化合物、オニウム塩、スルホン酸エステル等が挙げら れる。これらのなかでは有機ハロゲン化合物が好まし く、特に、ハロメチル化トリアジン、ハロメチル化オキ サジアソール化合物が好ましい。具体的にはハロメチル 化トリアジン化合物は一般式(1)で示される。

[0012]

【化1】

$$Y \longrightarrow N = N$$

$$N \longrightarrow N = N$$

$$R^{2}$$

$$(1)$$

【0013】 (式中R1及びR2は、ハロメチル基であ り、Yは炭素数5以上の有機基である。)

ハロメチル基としては、例えばトリクロロメチル基、ト リブロモメチル基、ジクロロメチル基、ジブロモメチル 基などがあり、炭素数5以上の有機基としては、例えば 置換基を有していてもよい、フェニル基、ナフチル基、 スチリル基、スチリルフェニル基、フリルビニル基、四 級化アミノエチルアミノ基などがある。ハロメチル化ト リアジン化合物の具体例としては、以下の式 (2) ~

(23) で示される化合物がある。

[0014]

【化2】

(2)

$$CH^30 \xrightarrow{N} CCI^3$$

$$H_3C \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCl_3$$

$$CCl_3$$

$$CCl_3$$

$$CH_3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCL_3$$

[0015]

[化3]

$$CH^30 \longrightarrow N \longrightarrow CCI^3$$

$$(e)$$

$$CH = CH - N - N - CC1_3$$

$$CH = CH - N - CC1_3$$

$$CC1_3$$

$$CC1_3$$

$$CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI^3$$
(8)

$$CH_{3}SO_{4}^{-}(Me)_{3} NCH_{2}CH_{2}NH \longrightarrow N \longrightarrow CC1_{3}$$

$$CC1_{3}$$

[0016]

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{O} \\ \text{CH}_3\text{O} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}=\text{CH} \\ \text{N} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CC1}_3 \\ \text{CC1}_3 \\ \end{array}$$

$$HO \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CC1_3$$

$$(1 1)$$

HO — 
$$CH = CH - N$$
  $CC1_3$   $CC1_3$ 

HO 
$$\sim$$
 CH=CH $\sim$  N  $\sim$  CCI<sub>3</sub>  $\sim$  CCI<sub>3</sub>

[0017] (化5]

(14)

(15)

(16)

(17)

[0018]

【化6】

$$C1 \xrightarrow{\qquad \qquad N \xrightarrow{\qquad \qquad } N \xrightarrow{\qquad \qquad } CC1^3$$

(18)

(19)

(20)

$$CH_3S - CH = CH - N - CC1_3$$

$$CC1_3$$

(21)

[0019]

【化7】

$$CH^3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI^3$$

(22)

$$(CH_3)_2N - CH = CH - N - CCI_3$$

$$(2 3)$$

【0020】一般式(1)で示されるハロメチル化トリアジン化合物の中でも好ましいものは、以下の一般式

[0021]

【化8】

(24)~(26)で示される化合物である。

【0022】式中R1及びR2は、ハロメチル基であ

り、Rはそれぞれ独立して炭素数1~4のアルキル基ま

たは炭素数 $1\sim4$ のアルコキシ基であり、nは $0\sim3$ の整数である。

$$\mathbb{R}^{n}$$
 $\mathbb{R}^{1}$ 
 $\mathbb{R}^{2}$ 

【0024】式中R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は、ハロメチル基であり、Rはそれぞれ独立して炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~4のアルコキシ基であり、nは0~3の整数である。

[0025]

【化10】

$$\begin{array}{c}
R_{1} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{1} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{2} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{2} \\
\end{array}$$

$$Z = \begin{bmatrix} N-N \\ 0 \end{bmatrix} = R^3$$

【0028】式中R³は、ハロメチル基であり、2は置換基を有していてもよいベンソフリル基またはベンソフリルビニル基である。ハロメチル化オキサジアゾール化合物の具体例としては、以下の式(28)~(45)で

【0023】 【化9】·

(25)

【0026】式中R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は、ハロメチル基であり、Rはそれぞれ独立して炭素数 $1\sim4$ のアルキル基であり、nは $0\sim1$ の整数である。一般式(24)~(26)で示される化合物の中でも好ましいものは、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>がトリクロロメチル基であり、Rの炭素数が $1\sim2$ であり、一般式(24)、(25)では10である。化合物である。ハロメチル化オキサジアゾール化合物は、一般式(27)で示される。

[0027]

【化11】

(27)

示される化合物がある。

[0029]

【化12】

(28)

(29)

$$CH^{3}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow O \longrightarrow CCI^{3}$$

(30)

(31)

$$CH^{3}0 \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CCI^{3}$$

(32)

[0030]

【化13】

(33)

$$\begin{array}{c|c} NO_2 & & & \\ \hline & & \\ & & \\ \hline & & \\ & & \\ \end{array}$$
 CC1<sub>3</sub> (34)

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$$

$$CH = CH - CHBr_2$$
 (37)

[0031]

【化14】

(38)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

$$NC \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CC1^{3}$$
(3 9)

[0032]

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ O \end{array} \begin{array}{c} N-N \\ O \end{array} \begin{array}{c} CC1_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & N-N \\
 & O \\
 & O
\end{array}$$
CBr<sub>3</sub>

【0033】一般式(27)で示されるハロメチル化オ 【0034】 キサジアゾール化合物の中でも好ましいのは、以下の一 【化16】 般式(46)で示される化合物である。

$$R_{n} \xrightarrow{\qquad \qquad \qquad \qquad } CH = CH \xrightarrow{\qquad \qquad \qquad } R^{3}$$

【0035】式中、R3はハロメチル基であり、Rはそ れぞれ独立して炭素数1~4のアルキル基または炭素数 1~4のアルコキシ基であり、nは0~2の整数であ る。さらに好ましいのは、R3がトリクロロメチル基で あり、Rがそれぞれ独立して炭素数1~2のアルキル基 またはアルコキシ基であり、nが0~1の整数である化 合物である。本発明 c)酸の作用により硬化作用を有す る架橋剤としてはメラミン、ベンゾグアナミン、グリコ ールウリル又は尿素にホルムアルデヒドを作用させた化 合物またはそれらのアルキル変性化合物、エポキシ化合 物、レゾール化合物等が挙げられる。

【0036】具体的には、三井サイアナミド社のサイメ ル(登録商標) 300、301、303、350、73 6, 738, 370, 771, 325, 327, 70 3, 701, 266, 267, 285, 232, 23 5, 238, 1141, 272, 254, 202, 11 56、1158を、メラミンにホルムアルデヒドを作用 させた化合物またはそのアルキル変性物の例である。サ イメル(登録商標)1123、1125、1128は、 ベンゾグアナミンにホルムアルデヒドを作用させた化合 物またはそのアルキル変性物の例である。サイメル (登 録商標) 1170、1171、1174、1172はグ リコールウリルにホルムアルデヒドを作用させた化合物 またはそのアルキル変性物の例である。尿素にホルムア ルデヒドを作用させた化合物またはそのアルキル変性物 の例として三井サイアナミド社のUFR (登録商標) 6 5、300を挙げることができる。

【0037】エポキシ化合物の例として、ノボラックエ ポキシ樹脂(東都化成社製VDPN-638、701、 702、703、704等)、アミンエポキシ樹脂(東 都化成社製YH-434等)、ビスフェノールAエポキ シ樹脂、ソルビトール (ポリ) グリシジルエーテル、 (ポリ) グリセロール (ポリ) グリシジルエーテル、ペ ンタエリスリトール (ポリ) グリシジルエーテル、トリ グリシジルトリスヒドロキシエチルイソシアヌレート、 アリルグリシジルエーテル、エチルヘキシルグリシジル エーテル、フェニルグリシジルエーテル、フェノールグ リシジルエーテル、ラウリルアルコールグリシジルエー テル、アジピン酸グリシジルエーテル、フタル酸グリシ ジルエーテル、ジブロモフェニルグリシジルエーテル、 ジブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテ ル、グリシジルフタルイミド、(ポリ) エチレングリコ ールグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジ グリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシ ジルエーテル、グリセリンポリグリシジルエーテル、ト リメチロールプロパンポリグリシジルエーテル、ブチル グリシジルエーテル等を挙げることができる。

【0038】この中で特に好ましい化合物として、分子 中に-N(CH<sub>2</sub>OR)<sub>2</sub>基を有する化合物(式中、R は水素原子またはアルキル基を示す)が挙げられる。詳

しくは、尿素あるいはメラミンにホルムアルデヒドを作 用させた化合物またはそのアルキル変性物が特に好まし い。レゾール化合物の例として、群栄化学社製のPP-3000s, PP-3000A, RP-2978, SP -1974、SP-1975、SP-1976、SP-1977、RP-3973等が挙げられる。

【0039】本発明d) 顔料としては、硫酸バリウム、 硫酸鉛、酸化チタン、黄色鉛、ベンガラ、酸化クロム、 カーボンプラック、などの無機顔料、アントラキノン系 顔料、ペリレン系顔料、ジスアゾ顔料、フタロシアニン 顔料、イソインドリン顔料、ジオキサジン顔料、キナク リドン顔料、ペリノン系顔料、トリフェニルメタン系顔 料、チオインジゴ顔料などの有機顔料などが挙げられ る。これらを単独または混合してもちいることができ る。これ等顔料の中ではアントラキノン、フタロシアニ ン、ジオキサジン、カーボンブラックが特に好ましい。 ·【0040】具体的にカラーインデックス(C. I)ナ ンバーでしめす。

- C. I. 赤; 9、97、122、123、149、16 8, 177, 180, 192, 215, 216, 21 7, 220, 223, 224, 226, 227, 22
- 8, 240
- C. I. 青; 15、15; 6、22、60、64
- C. I. 緑;7、36
- C. I. 黒;7
- C. I. 黄色; 20、24、86、93、109、11
- 0, 117, 125, 137, 138, 147, 14
- 8, 1,53, 1,54, 1,66, 1,68
- C. I. オレンジ; 36、43、51、55、59、6
- C. I. バイオレット; 19、23、29、30、3 7, 40, 50
- C. I. 茶; 23、25、26

【0041】これら顔料の平均粒径は0.005~3 µ mの範囲にあるのが好ましい。より好ましくは0.01 ~1 µ mである。平均粒径がこれ以下であるとチクソト ロピーがでやすく良好な塗布性が得られず、また、これ 以上であると塗膜の透明性に欠けるようになる。このよ うな粒径にするためには、ボールミル、サンドミル、ビ ーズミル、3本ロール、ペイントシェーカー、超音波な どの分散処理が有効である。

【0042】本発明e)の溶剤としては具体的に、ジイ ソプロピルエーテル、ミネラルスピリット、nーペンタ ン、アミルエーテル、エチルカプリレート、nーヘキサ ン、ジエチルエーテル、イソプレン、エチルイソプチル エーテル、ブチルステアレート、n-オクタン、バルソ ル#2、アプコ#18ソルベント、ジイソブチレン、ア ミルアセテート、ブチルブチレート、アプコシンナー、 ブチルエーテル、ジイソブチルケトン、メチルシクロへ キセン、メチルノニルケトン、プロピルエーテル、ドデ

カン、Socal solvent No1およびNo 2、アミルホルメート、ジヘキシルエーテル、ジイソプ ロピルケトン、ソルベッソ#150、(n, sec, t) -酢酸プチル、ヘキセン、シェル TS28 ソル ベント、プチルクロライド、エチルアミルケトン、エチ ルベンゾネート、アミルクロライド、エチレングリコー ルジエチルエーテル、エチルオルソホルメート、メトキ シメチルペンタノン、メチルブチルケトン、メチルヘキ シルケトン、メチルイソプチレート、ベンゾニトリル、 エチルプロピオネート、メチルセロソルブアセテート、 メチルイソアミルケトン、メチルイソプチルケトン、プ ロピルアセテート、アミルアセテート、アミルホルメー ト、ビシクロヘキシル、ジエチレングリコールモノエチ ルエーテルアセテート、ジペンテン、メトキシメチルペ ンタノール、メチルアミルケトン、メチルイソプロピル ケトン、プロピルプロピオネート、プロピレングリコー ルーtーブチルエーテル、メチルエチルケトン、メチル セロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセ テート、カルビトール、シクロヘキサノン、酢酸エチ ル、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノ メチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエー テル、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン グリコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロピレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート、3ーメト キシプロピオン酸、3-エトキシプロピオン酸、3-エ トキシプロピオン酸メチルエチル、3-メトキシプロピ オン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸、3-メトキシプロピオン酸プロ ピル、3-メトキシプロピオン酸ブチル、ジグライム、 ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールアセテート、エチルカルビトール、プチルカ ルビトール、エチレングリコールモノブチルエーテル、 プロピレングリコールー t ーブチルエーテル、3 ーメチ ルー3ーメトキシブタノール、トリプロピレングリコー ルメチルエーテル、3-メチル-3-メトキシブチルア. セテートなどの有機溶剤が挙げられる。溶剤は沸点が1 00℃から200℃の範囲のものを選択するのが好まし い。より好ましくは120℃~170℃の沸点をもつも のである。これらの溶剤は単独もしくは混合して使用さ

【0043】本発明はa)アクリル樹脂100重量部に対しb)光酸発生剤は0.05重量部~30重量部、好ましくは0.1重量部~20重量部、更に好ましくは0.15重量部~15重量部、c)酸の作用により硬化する架橋剤は5~200重量部、好ましくは10重量部~170重量部、更に好ましくは15重量部~150重量部、d)顔料は10重量部~500重量部、好ましく

れる。

は15重量部~450重量部、e) 溶剤は200~50 00重量部、好ましくは250重量部~4500重量部 の範囲で含有される。

【0044】b)光重合開始剤の添加量が上記範囲以下であると十分な感度がえられず、また、上記範囲を超えると、ときに光酸発生剤が析出することがある。c)酸の作用により硬化する架橋剤が上記範囲以下であると像酸光された画線部の架橋密度が十分でなくなり良好な運動が得られにくく、また、上記範囲を超えると乾燥後の感光性組成物膜のベタつきが大きくなり作業性に劣るとうになる。d)顔料の添加量が上記範囲以下であると力ラーフィルター作成に必要な色濃度が出しにくくなり、また、上記範囲を超えると顔料による光吸収が強くなりすぎ、内部光硬化が起こらなくなり画像がでなくなりすぎ、内部光硬化が起こらなくなり画像がでなくなりできず、また、ピンホールなどの塗布欠陥がでやすくなる。

【0045】本発明にはこれら、必須成分以外に増感 剤、顔料分散助剤、塗布性改良剤、現像改良剤、重合禁 止剤、可塑剤、難燃剤、などを好適に添加することがで きる。これらは単独もしくは数種併用することも可能で ある。本発明の組成物はスピンコーター、ロールコータ ー、カーテンコーター、スクリーン印刷などの公知の方 法でガラス基板に塗布される。塗布膜厚は0.3μm~ 10μmが好ましい。塗布膜を乾燥させるためにコンベ クションオープンまたはホットプレートが使用される。 乾燥温度は50℃~150℃、乾燥時間は30秒~60 分が好適である。露光は髙圧水銀灯が一般的に用いら れ、マスクを通して露光し、ポストイクポージャーベー ク(PEB)を行うことにより感光性組成物膜に潜像が 形成される。PEBには乾燥と同様にコンベクションオ ープンまたはホットプレートが使用され、PEB温度は 60~150℃、PEB時間は30秒~30分が好適で ある。その後、未露光部分を溶解させる溶剤で現像する ことにより画像が形成される。現像液はアセトン、トル エン、MEKなどの有機溶剤も使用可能であるが、環境 問題からアルカリ現像液の方が好ましい。一例をあげる ならば水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶 液、炭酸ナトリウム水溶液、炭酸カリウム、アンモニア 水、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶 液、などが用いられる。現像方法としては、特に制限は なく、パドル法、ディッピング法、スプレー法など公知 の方法でおこなうことができる。またプリウエットを採 用してもよい。画像形成後現像液の乾燥、感光性組成物 膜の硬化を髙める目的でポストベーク、後光硬化などを 採用してもよい。

#### [0046]

【実施例】次に、実施例を用いて具体的に説明するが、 本発明はその要旨を超えない限り以下の実施例に限定さ 刊は200~50 ~4500重量部

量が上記範囲以下 上記範囲を超え とがある。 c)酸 **里以下であると像** よくなり良好な画 買えると乾燥後の )作業性に劣るよ **到以下であるとカ** 日しにくくなり、 七吸収が強くなり みがでなくなる。 ると塗布むらがで と超えると十分な ドールなどの塗布

党分以外に増感 **Q**改良剂、重合禁 &加することがで トることも可能で -、ロールコータ 川などの公知の方 具は0. 3 μ m~ とるためにコンベ 、が使用される。 引は30秒~60 -般的に用いら **, ポージャーベー** 1成物膜に潜像が 1ンベクションオ い、PEB温度は -30分が好適で 溶剤で現像する tアセトン、トル ₹であるが、環境 、一例をあげる 1カリウム水溶 **'**ム、アンモニア \*オキサイド水溶 は、特に制限は プレー法など公知 "リウエットを採 1、感光性組成物 後光硬化などを

ル説明するが、 実施例に限定さ

15000のスチレン・アクリル酸樹 キシフェノール0.2g、ドデシル -ウムクロリド0.2g、プロピレン Fルエーテルアセテート40gをフラ 4エポキシシクロヘキシル) メチル うgを滴下し100℃の温度で30時 な液を水に再沈殿、乾燥させて樹脂を 5中和滴定をおこなったところ樹脂の

#### <u>t組成物の調合</u>

n) 光酸発生剤 0. 10g、c) 架橋 10g、e)溶剤75gの割合で表ー 且成物液を調合した。

平価

スピンコーターにてガラス基板に塗布し、ホットプレー トで80℃で1分間乾燥した。膜厚は1µであった。こ のサンプルをマスクを通して髙圧水銀燈で像露光した 後、ホットプレートで100℃、1分間PEBを行っ た。0.1%水酸化ナトリウム水溶液に現像温度25℃ で1分間浸漬して感光性組成物パターンを得た。感光性 組成物パターンがマスクの画像寸法とおりに仕上がる露 光量をもって感光性組成物の感度とした。また、耐薬品 試験は現像されたサンプルをさらに200℃で30分間 コンベクションオープンで熱硬化させたあとNーメチル ピロリドンに室温で30分間浸漬させ、感光性組成物膜 の状態を目視観察して判定した。

○:変化が認められなかった。 △:一部にはがれが認められた。 [0.048]

【表1】

		表 - 1			
	樹」脂	光酸発生剂	架 棋 剂	超料	溶剂
実施例-1	合成例-1	式 (5)	MX-101***	赤 177	PGMEA.
実施例-2	合成例-1	式(5)	WX-101	級 7	PGMEA
奥施例-3	合成例-1	式(5)	WX-101	青 15.3	PGMEA
<b>奥施例-4</b>	合成例-1	式(5)	NX-101	カーボンブラック	PCMEA
実施例-5	合成例-1	式(4)	MX-101	赤 177	PCMEA
実施例-6	合成例-1	式(4)	MX-101	<b>禄</b> 7	PCMBA
奥施例-7	合成例-1	式(4)	MX-101	青 15.3	PGMEA
実施例-8	合成例-1	式(4)	WX-101	カーボンブラック	PGMEA
実施例-9	合成例-1	式(30)	MX-101	赤 177	PGNEA
実施例-10	合成例-1	式(30)	WX-101	級 7	PGMEA
奥施例-11	合成例-1	式(30)	MX-101	青 15.3	PGMEA
実施例-12	合成例-1	式(30)	MX-101	カーボソブラック	PGMEA
実施例-13	合成例-1	式 (5)	UFR-65***	赤 177	PGMEA
実施例-14	合成例-1	式 (5)	UPR-65	段 7	PGNEA
実施例-15	合成例-1	式 (5)	UFR-65	青 15.8	PGNEA
実施例-16	合成例-1	式 (5)	UPR-65	カーボソブラック	PGNEA
比較例-1	/ギラック 俊昭*	式 (5)	MX-101	赤 177	PCNEA
比較例-2	ノギラック 樹脂	式(5)	NX-101	<b>₽</b> 7	PGNEA
比較例-3	/#ラック 樹脂	式(5)	MX-101	育 15.3	PGMEA
比較例-4	/#579 樹脂	式 (5)	NX-101	カーボソブラック	PCMEA
比較例-5	合成例-1	式(5)	PETA**	赤 177	PGNEA
比較例-6	合成例-1	式(5)	PETA	操 7	PCNEA
比較例-7	合成例-1	式 (5)	PETA	育 15.3	PGMEA
比較例-8	合成例-1	式(5)	PETA	カーボンブラッタ	POMEA

ib計 mークレゾールノボラック樹脂 Mw=5000 ペンタエリスリトールトリアクリレート

MX-101~メラミン樹脂(三和ケミカル社製) UFR-65 尿素樹脂(三井サイアナミド社製)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: □

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.